



CENTRO NACIONAL
DE EVALUACIÓN PARA
LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.

CENEVAL®

*Ceneval,
una institución esencialmente humana*

Examen Nacional de Ingreso
a la Educación Superior
EXANI-II

Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Entidad: CHIHUAHUA
Sede: CHIHUAHUA
Facultad: FACULTAD DE ARTES
Carrera: LICENCIADO EN ARTES PLÁSTICAS
Fecha de aplicación: 30 DE JUNIO DE 2017

Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTES LICENCIADO EN ARTES PLÁSTICAS 30 DE JUNIO DE 2017

No.	Folio	Nombre	Examen de Admisión					Módulo Específico	Global Ponderado
			ICNE	PMA	PAN	ELE	CLE		
1	473117879	VIZCARRA SAENZ GALA	1192	1156	1204	1204	1204	1300	1224
2	473045873	MUÑOZ CHAVEZ FABIAN ANDRE	1204	1228	1156	1180	1252	1240	1215
3	472659179	PAEZ ACOSTA LAURA DENISSE	1150	1156	1204	1084	1156	1300	1195
4	473197472	GUILLEN ALMANZA ALICIA	1132	1012	1156	1180	1180	1270	1173
5	472925477	SANCHEZ CASTORENA ALDO ALEJANDRO	1138	1108	1204	1180	1060	1240	1169
6	473127079	MONTIEL CHAVEZ JUAN CARLOS	1144	1108	1180	1060	1228	1180	1155
7	473226478	VALLE GUTIERREZ NATALIA IDALY	1150	1084	1180	1132	1204	1150	1150
8	473397175	CARRASCO SANCHEZ ANA MARIA	1096	1180	1084	1156	964	1240	1139
9	473180577	GOMEZ COSS KENIA PAOLA	1078	1036	1132	1084	1060	1240	1127
10	472507676	CERVANTES SALAZAR MARIA GUADALUPE	1078	988	1084	1108	1132	1240	1127
11	472748770	ANCHONDO VAZQUEZ YURIKO IRLANDA	1102	1060	1012	1084	1252	1150	1116
12	472875974	VALDEZ FERNANDEZ IVON ALEXA	1120	1132	1156	1084	1108	1060	1102
13	473082275	OLAGUE NEVAREZ PATRICIA ESMERALDA	1090	1012	1084	1108	1156	1120	1099
14	473016973	FIERRO GONZALEZ KARLA DIONI	1072	1060	1036	1060	1132	1150	1095
15	472772877	HOLGUIN ACOSTA DANIEL	1108	1156	1156	1060	1060	1060	1094
16	472687976	MUÑIZ GARCIA ALMA VICTORIA	1108	988	1084	1156	1204	1060	1094
17	472604678	LOPEZ VARGAS LIZBETH FERNANDA	1090	1084	1084	1012	1180	1060	1081
18	473327072	VALDEZ MORALES ILSE	1090	1084	1060	1156	1060	1060	1081
19	472875271	REYES MARQUEZ JAQUELINE	1048	1180	1036	964	1012	1150	1079
20	473213479	GOMEZ GARCIA INES SAMANTHA	1234	1204	1252	1252	1228	700	1074
21	472732178	FERNANDEZ CORRAL LUIS ENRIQUE	1054	1012	1132	1012	1060	1120	1074
22	473130570	HERNANDEZ CORRAL LILI MARLE	1060	940	1060	1132	1108	1090	1069
23	472776571	HERNANDEZ BALAGUER LUIS GERARDO	1072	1180	1132	1036	940	1060	1068
24	473440675	NIETO VALENZUELA JESUS ANTONIO	1000	988	940	1108	964	1180	1054
25	472738773	NUÑEZ GUTIERREZ ABRAHAM	1012	940	988	1060	1060	1120	1044

Nota: El uso que se le dé a la información contenida en este reporte no es responsabilidad del Ceneval.

Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTES LICENCIADO EN ARTES PLÁSTICAS 30 DE JUNIO DE 2017

No.	Folio	Nombre	Examen de Admisión					Módulo Específico	Global Ponderado
			ICNE	PMA	PAN	ELE	CLE		
26	472883778	RODRIGUEZ GUTIERREZ KAREN STEPHANY	1018	892	1012	1108	1060	1090	1040
27	472492272	SEGOVIA VEGA BRISEYDA	1006	940	1012	988	1084	1120	1040
28	472543875	SOTO RANGEL KEVIN JAIR	1030	916	1084	964	1156	1060	1039
29	473339971	BLANCO ACOSTA YOCELIN GIOMARA	1000	1036	1084	868	1012	1120	1036
30	472792370	MORAN CARRERA PERLA ESMERALDA	1000	940	1084	940	1036	1120	1036
31	473182979	MEDRANO CORRAL FRANCISCO EDUARDO	970	1156	1012	844	868	1180	1033
32	472545770	AVILES PONCE ALAN FERNANDO	1018	892	1060	964	1156	1060	1031
33	472841372	PORTILLO DELGADO ANDREA	976	916	940	940	1108	1120	1019
34	472938673	CENTENO SANTOS CESAR ANTONIO	916	772	964	1012	916	1210	1004
35	473056479	LEDEZMA VARGAS JESUS DANIEL	940	820	1012	940	988	1150	1003
36	473246975	ALVAREZ TARANGO SILVIA JANETH	952	964	1036	892	916	1120	1002
37	473467571	TENA RODRIGUEZ SHERYL DARLENE	958	892	964	964	1012	1090	998
38	472620472	D OPORTO NIETO CHRISTIAN	934	868	940	988	940	1120	990
39	472994976	AGUIRRE GONZALEZ DIEGO	952	964	964	1012	868	1060	984
40	473226076	AGUIRRE SILVA LIZBETH	946	1060	916	844	964	1060	980
41	472612379	GRIJALVA ANCHONDO EDUARDO FRANCISCO	946	844	964	988	988	1060	980
42	472618277	PARRA RAMIREZ FRYDA ISABELLA	982	1012	1036	892	988	940	969
43	473321474	AGUIRRE LINARES JAVIER	892	892	868	844	964	1150	969
44	473481975	RIOS DIAZ JOEL ABNER	1072	1084	1108	1036	1060	700	960
45	473308478	GONZALEZ SANCHEZ AYLIN ANDREA	1066	988	1036	1108	1132	700	956
46	472469175	MENDOZA TORRES DENISSE VALERIA	910	964	868	892	916	1060	955
47	473216173	HERNANDEZ BAQUERA ALEJANDRO	940	892	1060	916	892	970	949
48	473235572	AMOROS GOMEZ MARIA ELISA	1054	1036	964	1084	1132	700	948
49	473296470	RIVERA GONZALEZ DIANA	946	892	916	1060	916	940	944
50	473270976	DE LA CRUZ ARMENDARIZ AARON	1036	1060	1036	1012	1036	700	935

Nota: El uso que se le dé a la información contenida en este reporte no es responsabilidad del Ceneval.

Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTES LICENCIADO EN ARTES PLÁSTICAS 30 DE JUNIO DE 2017

No.	Folio	Nombre	Examen de Admisión					Módulo Específico	Global Ponderado
			ICNE	PMA	PAN	ELE	CLE		
51	472821072	CARMONA MARTINEZ OMAR ANDRES	916	820	892	1060	892	940	923
52	473302873	RODRIGUEZ RAMIREZ JOEL EDUARDO	994	940	988	988	1060	700	906
53	472559670	ARZATE RAMOS HECTOR	880	940	868	844	868	940	898
54	472850374	JIMENEZ JEFFERS PAULINA NICOLE	970	940	916	1084	940	700	889
55	473086072	REYES ROJAS CARLOS MARIO	838	820	940	820	772	700	797

Ver nota explicativa del significado de las columnas al final del listado.

Nota: El uso que se le dé a la información contenida en este reporte no es responsabilidad del Ceneval.

Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTES LICENCIADO EN ARTES PLÁSTICAS 30 DE JUNIO DE 2017

OBSERVACIONES

ICNE (índice CENEVAL): Puntuación del sustentante expresada en escala Ceneval, que consta de 600 puntos, cuyos límites son 700 puntos para la calificación más baja y 1300 para la calificación más alta posible.

EXAMEN DE ADMISIÓN

- | | | |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|
| • PMA | Pensamiento matemático | • Módulo Específico de la Institución |
| • PAN | Pensamiento analítico | • Global Ponderado de la Institución |
| • ELE | Estructura de la lengua | |
| • CLE | Comprensión lectora | |

Nota: El uso que se le dé a la información contenida en este reporte no es responsabilidad del Ceneval.